(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出銀公開番号 特開2002-29145

(P2002-29145A)

(43)公開日 平成14年1月29日(2002.1.29)

(51) Int.CL7	識別記号	FI	テーマコード(参考)
B41M	5/00	B41M 5/00	B 2C056
B41J	2/01	B41J 3/04	101Y 2H086

審査請求 未請求 語求項の数 5 OL (全 11 頁)

(21)出願番号	特顧2000−213778(P2000−213778)	(71) 出職人	000002901	
			ダイセル化学工業株式会社	
(22)出版目	平成12年7月14日(2000.7.14)		大阪府堺市鉄砲町1番港	
		(72)発明者	大村 雅也	
			兵庫県施路市網干区新在家940	
		(72)発明者	中塚 悠态	
			兵庫県超路市網干区系于第79-11	
		(72)発明者	水元 潜治	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	新潟県新井市新井30	
		(74)代理人	100090686	
			弁理士 献田 充生	
			最終頁に統	

(54) 【発明の名称】 インク受像シート

(57)【要約】

【課題】 インク吸収性、耐水性及び印字性に優れたインク受像シートを得る。

【解疾手段】 善材と、この基材の少なくとも一方の面に形成された無格多孔質層と、この無機多孔質層上の有機多孔質層とでインク受像シートを構成する。無機多孔質層は、バインダー制脂と無機粉粒体とを、前者/後者=2/100~50/100(章登比)程度の割合で含んでおり、有機多孔質層は、セルロース系制脂。ビニル系重合体、ボリスルホン系重合体などで構成できる。前記無機多孔質層の平均変孔径は0.1~20μm程度、空孔率は35~70%程度であり、有機多孔質層の平均変孔径は0.1~5μm程度、変孔率が20~70%程度である。有機多孔質層は钼転換法によるミクロ钼分離構造を有している。無機多孔質層と有機多孔質層との厚みの比は、前者/後者=0.5/1~10/1程度である。

[特許請求の範囲]

【論求項1】 基材と、この基材の少なくとも一方の面 に形成された無機多孔質層と、この無機多孔質層上の有 機多孔質層とで構成されているインク党像シート。

【請求項2】 無機多孔質層が、バインダー制脂と無機 粉粒体とを、前者/後者=2/100~50/100 (重量比)の割合で含む請求項1記載のインク経像シー ١,

【請求項3】 有機多孔翼層が、セルロース系樹脂、ビ 少なくとも一種で構成されている請求項1記載のインク 受像シート。

【語水項4】 無線多孔質層の平均空孔径が0.1~2 ○μω、空孔率が35~70%であり、有線多孔質層が 相転換法によるミクロ相分態構造を有し、かつ有機多孔 質層の平均変孔径が0.1~5μm,空孔率が20~7 0%である請求項1記載のインク受像シート。

【請求項5】 無機多孔質層の厚さが5~100μm、 有機多孔質層の厚さが1~100μmであり、無機多孔 質層と有機多孔質層との厚みの此が、前者/後者=0. 20 ある。 5/1~10/1である詰求項1記載のインク受像シー ١.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の鷹する技術分野】本発明は、インクジェット記 録方式におけるインクの吸収性、インク定着性、耐水・ 性。即字性及び画像の耐久性に優れたインク受像シート に関する。

[0002]

【従来の技術】インクジェット記録方式は、フルカラー 化が容易であり、低騒音で印字品質に優れている。ま た。インクジェットプリンターは低価格で、しかも高速 (比が容易であるため、コンピュータ用記録装置、ワード プロセッサ、コピー機などの印字・出力装置として広く 用いられている。このようなインクジェット記録方式で は、使用する記録シートのインク吸収性が低い場合、飛 翔させたインケ小窩の周辺にインクが飛散したり、記録 終了後もイングが記録用シートの表面に長時間幾り、銭 置の一部への接触、取り扱い者への接触や、記録シート の重ね合せにより、記録部分が汚れる。また、高密度画 40 てもよい。魚機多孔質層と有機多孔質層との厚みの比 俊部では、多量に供給されたインクが吸収されないまま 混合されるとともに流れ出し、不鮮明な画像となる。こ のため、記録用シートは、速やかにインクを吸収するこ と、及び高い定着性が要求される。

【0003】インクジェット記録方式において、耐水管 を向上させるため、顔料を用いたインクが検討されてい る。しかし、染料インクと異なり、粒子状の顔料インク ではインク受容層に対する定着性ひいては耐水性が低下 する。

【0004】特開平4-263982号公報には、基材 50 ロースなどのセルロース誘導体、ポリエステル(ポリエ

上に、酢酸セルロースからなる多孔質層を設け、その上 層に擬ペーマイトからなる色素の担持層を設けた記録シ ートが提案されている。このような記録シートでは、微 細孔を有する擬ベーマイト層が色素を選択的によく吸着 し、多孔質層が溶媒を吸収するため、色濃度が高く鮮明 な印刷物が得られる。しかし、挺ベーマイト層の細孔が 非常に小さいため、特に顔斜インクを用いる場合に画像 の耐久性が劣る。また、多孔質層の細孔も小さいため、 溶媒の吸収性に劣る。

ニル系宣合体及びボリスルホン系宣合体から選択された 10 【0005】W○98/25997では、セルロース誘 (導体、ビニル系重合体、ポリスルホン系量合体などで構) 成され、波長400nmの光線透過率が30%以上であ る多孔質膜が開示されており、前記多孔質膜がミクロ相 分盤構造を有することが記載されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、染料インク又は顔料インクであっても、インク吸収 性、インク定着性、及び印字性に優れ、耐水性及び画像 の耐久性が向上したインク受像シートを提供することに

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的 を達成するために鋭意検討の結果、墓材と、基材上の無 機多孔質層と、この無機多孔質層上の有機多孔質層とで イング受像シートを構成すると、インク吸収性、インク 定着性、ED字性及び画像の耐久性を大幅に改善できるこ とを見出し、本発明を完成した。

【0008】すなわち、本発明のインク受像シートは、 基材と、この基材の少なくとも一方の面に形成された無 36 緩多孔質層と、この無機多孔質層上の有機多孔質層とで 機成されている。無談多孔陽層は、バインダー樹脂と無 機紛結体とを、前者/後者=2/100~50/100 (重量比)程度の割合で含んでいてもよい。有機多孔質 層は、セルロース系制脂、ビニル系重合体、ポリスルボ ン系重合体などで構成できる。前記無機多孔質層の平均 型孔径は(). 1~2() um程度、空孔率は35~7()% 程度であってもよい。有機多孔質層は組転換法によるミ クロ組分離構造を有し、有機多孔質層の平均空孔径は 1~5 μ m 程度、塗孔率が20~70%程度であっ は、0、5/1~100/1程度であってもよい。 (00009)

【発明の実施の形態】 [基材] 基材の材質については特 に制限はなく、透明、半透明、及び不透明のいずれであ ってもよく、例えば、紙、塗工紙、不線布、プラスチッ クフィルムなどが挙げられる。プラスチックフィルムを 構成するボリマーとしては、例えば、ボリプロピレンな どのポリオレフィン、ポリスチレン、ポリビニルアルコ ール、エチレン - ビニルアルコール共重合体、酢酸セル

チレンテレフタレート、ポリプチレンテレフタレートな どのポリアルキレンテレフタレート、ポリアルキレンナ フタレートなど)、ポリアミドなどが挙げられ、さらに これらの共貢合体、プレンド物、架橋物を用いてもよ

【0010】とれらのフィルムのうち、通常、ポリオレ フィン (特に、ポリプロビレンなど)、ポリエステル。 (特に、ポリエグレンテレフタレートなど)、ポリアミ 下などが使用され、特に、機械的強度、作業性などの点 からポリエステル(特にポリエチレンテレフタレートな 16 としては、例えば、親承性天然高分子又はその誘導体

ど) が好ましい。

【0011】プラスチックフィルムなどの基材には、必 要に応じて、酸化防止剤、 勢外線吸収剤、熱安定剤、滑 削。顔料などの慣用の添加剤を添加してもよい。また、 魚機多孔質層との接着性を改善するため、コロナ放電処 理やアンダーコート処理などの表面処理を行ってもよ

【0012】基材の厚みは、通常、20~200 μm程 度の範囲から選択でき、好ましくは50~170 µm程 度. さらに好ましくは80~150µm程度である。 [無機多孔質層] 無機多孔質層は、通常、無機紛粒体と バインダー樹脂とで構成される。原機粉粒体としては、 例えば、シリカ、石英粉、ガラスピーズ、ガラス粉、ガ ラスプレークなどの酸化ケイ素;ケイ酸カルシウム、ケ イ酸アルミニウム、アルミノケイ酸マグネシウム。カオ リン、クレー、タルク、ケイ藻土、ウォラストナイト、 焼成珪成主などのケイ酸塩:酸化亜鉛、酸化チタン、酸 化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化バリウム、酸化 ジルコニウム、酸化アルミニウム(アルミナなど)、酸 **化鉄などの金属酸化物;セリサイトなどの鉱物質基材; 36 リビニルベンジルトリメデルアンモニウムクロライド、** ホワイトカーボンなどの炭素質基材:炭酸カルシウム、 炭酸バリウムなどの金属炭酸塩:硫酸バリウムなどの金 層の磷酸塩;水酸化アルミニウムなどの金属水酸化物: アルミニウム紛、鉄粉などの金属粉;炭化ケイ素、窒化 ケイ素、窒化ホウ素などのセラミックス:ゼオライト (合成ゼオライトなど)などが例示できる。このような 無機鉛粒体は、顔料として機能させてもよい。好ましい 無機紛粒体は、前記粉示の金属酸化物(酸化アルミニウ ムなど)、全座炭酸塩、金属水酸化物などである。無機 粉粒体は1種又は2種以上適直選択して併用可能であ

【0013】 無機粉粒体の平均粒径は、0、1~10 n m、好ましくは0.1~5μm、さらに好ましくは0. 1~2μμ程度である。

【0014】また、無機多孔質層は、前記無機紛粒体に 加えて、有機系粉粒体を含んでいてもよい。有機系粉粒 体としては、各種樹脂[アミノ樹脂: ポリエチレン樹 腊」ボリスチレン樹脂、アクリル系樹脂 [ポリメタクリ ル酸などの(メタ)アクリル酸系鎖脂、ポリメタクリル 酸メチルなどの(メタ)アクリル酸エステル系樹脂な

ど)、尿素樹脂、メラミン樹脂、ポリアミド樹脂。ペン ゾグアナミン樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂など] の紛砬体などが使用できる。このような有機粉粒体の平 均粒径は、角機紛粒体の平均粒径と同程度の範囲から選 択できる。

【①①15】パインダー樹脂としては、特に制服され ず、種々の制脂や高分子などが使用できるが、水性イン クを使用するインクジェット記録方式においては、**親水** 性高分子(親水性樹脂)などが好ましい。親水性高分子 《アルギン酸ナトリウム』アラビアゴムなど》。 セルロ ース誘導体 (セルロースエステル額) カルボキシメチル セルロースなどのセルロースエーテル類など〉、ビニル アルコール系重合体(ポリビニルアルコール、エラレン - ビニルアルコール共富合体など) . 酢酸ビニル系共重 台体(酢酸ビニルーアクリル酸メチル共重合体など)、 ポリアルキレンオキサイド(ポリエチレンオキサイド、 エチレンオキサイドープロビレンオキサイドプロック共 宣合体など〉、カルボキシル基又はスルホン酸基を有す 20 る重合体又はその塩[アクリル系量合体(ポリ(メタ) アクリル酸又はその塩(アンモニウム、ナトリウムなど のアルカリ金属塩)、メタクリル酸メチルー(メタ)ア クリル酸共重合体、ビニルエーテル系重合体(ポリビニ ルC1-1アルキルエーテル、メテルビニルエーテルー無 水マレイン酸共重合体など)、スチレン系重合体(スチ レンー無水マレイン酸共重合体、ステレンー(メタ)ア クリル酸共重合体、ボリステレンスルホン酸ナトリウム など)、ポリビニルスルポン酸ナトリウムなど]。窒素 含有重合体(又はカチオン性ポリマー)又はその塩[ポ ポリジアリルジメチルアンモニウムクロライドなどの4 縦アンモニウム塩、ポリジメチルアミノエチル(メタ) アクリレート塩酸塩、ポリビニルピリジン、ポリビニル イミダゾール、ポリエチレンイミン、ポリアミドポリア ミン、ポリアクリルアミド、ポリピニルピロリドン、ウ レタン系制脂など]などが挙げられる。これらの額水性 高分子は単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。 【①①16】好ましいパインダー樹脂は、セルロース誘 導体(特にヒドロキシエチルセルロースなど)、ビニル 40 アルコール系重合体(特にポリビニルアルコール、変性 ポリピニルアルコールなど)、ビニルエステル系重合体 (特に酢酸ビニル系共産合体など)、ポリビニルビロリ

ドン、ウレタン系樹脂などである。 [10017]また、前記額水性高分子のうち、(1)ボ リオキシアルキレン単位、(2)アセトアセチル基。 (3) カルボキシル基、(4) 酸無水物基および(5) アミノ基から選択された少なくとも1つの官能基を有す る高分子も好ましい。

【①①18】前記ピニルエステル孫重合体(酢酸ピニル 50 孫共重合体など)は、ビニルエステル(酢酸ビニルな

ど)と他の共重合性モノマー [親水性華(例えば、カル ボキシル基、スルボン酸量やこれらの塩、ヒドロキシル 基。エーテル基など)を得する親水性モノマーなど〕と の共重合体であり、その部分ケン化物(例えば、ケン化 度10~90%程度の部分ケン化物)なども含まれる。 【0019】(1)オキシアルキレン単位を有する親永 性高分子において、オキシアルキレン単位を育する好き しいモノマーには、オキシアルキレン単位がオキシエチ レン単位であるビニル学量体である(メタ)アクリレー (なかでもポリオキシエチレンアリルエーテル) が含ま

【0020】酢酸ビニル系共重合体において、共重合性 モノマーの割合は、画像の鮮明性などを損なわない範圍 で選択でき、例えば、モノマー全体の()。1~5()モル %。好悪しくは1~30を丸%、さらに好ましくは2. 5~25モル% (例えば、3~20モル%) 程度であ

れる。

【0021】なお、酢酸ビニルとポリオキシアルキレン 単位を有するビニル単置体との共重合体(変性酢酸ビニ 20 きる。 ル系樹脂)は、倒えば、日本合成化学(株)から臨品名 「OKS-7158G」などとして入手できる。

【0022】(2)アセトアセチル無変性親水性高分子 には、ヒドロキシル基を育する親水性高分子とアセト酢 酸エステルとの反応により生成するアセトアセチル基含 有額水径高分子、例えば、アセトアセチル基変性酢酸ビ エル系共宣合体(アセトアセチル基合有ポリビニルアル コール、アセトアセチル基含有セルロース誘導体など) が含まれる。

【① 0 2 3 】 (3) カルボキシル基変性観水経高分子に 30 は、(3a) カルボキシル霊変性ポリビニルアルコール、 例えば、ビニルエステル(酢酸ビニルなど)とカルボキ シル基含有不飽和単置体((メタ)アクリル酸などのモ ノカルボン酸。マレイン酸などのジカルボン酸又はこれ ちの酸魚水物もしくはモノアルキルエステルなど)との 共重合体の部分ケン化物、倒としては、スチレンー(メ タ) アクリル酸共重合体、酢酸ビニルー(メタ) アクリ ル酸共重合体などのケン化物など、(3b) カルボキシル 基含有多糖額。例えば、カルがキシC1-1アルキルセル ロース、カルボキシメチルデキストランなどが含まれ

【0024】(4)酸無水物基含有額水性高分子には、 アルキルビニルエーテルー無水マレイン酸共重合体、エ チレンー無水マレイン酸共重合体、(メタ)アクリル酸 エステルー無水マレイン酸共重合体などが含まれる。 【①①25】(5)アミノ墓含有親水性高分子には、ポ リアミドーポリアミン、ポリビニルアミン、ポリ(Nー ビニルホルムアミド)の部分加水分解物、アミノ基含有

多差類などが挙げられる。

ソシアネート(倒えば、トリレンジイソシアネートな ど) 芳香脂肪族ジイソシアネート (例えば、キシリレ ンジイソシアネートなど)、脳環式ジイソシアネート (例えば、イソボロンジイソシアネートなど)、及び脳 肪族ジイソシアネート (例えば、1、6-ヘキサメチレ ンジィソシアネートなど)から選択された少なくとも1 つのジイソシアネート成分と、ボリエステルボリオール (C,,,,アルキレンジオール及びポリオキシC,,,アル キレングリコールから選択された少なくとも一種の脂肪 ト、特にポリオキシアルキレン (メタ) アリルエーテル 10 族ジオールとアジピン酸などのC。こc脂肪族ジカルボン 酸との反応により得られたポリエステルジオール。カブ ロラクトンなどのラクトンから誘導されたポリエステル ジオールなど) ポリエーテルポリオール (ポリエーテ ルジオールなど)、及びポリカーボネートポリオール (ポリカーボネートジオールなど) から選択された少な くとも1つのポリオール成分との反応により得られるウ レタン系重合体で構成できる。前記反応には、必要によ りジアミン成分を鎖伸長剤として使用してもよい。ウレ タン系重合体は単独で又は二種以上組み合わせて使用で

【10027】ウレタン系樹脂は、水溶液、水蛭エマルジ ョンとして用いてもよい。ウレタン系樹脂の水溶液又は 水性エマルジョンは、ウレタン系領脂を、乳化剤を用い て、溶解又は乳化分散させて調製してもよく、ウレタン **界樹脂の分子内に遊離のカルボキシル蓋や3級アミノ基** などのイオン性官能基を導入し、アルカリや酸を用い て、ウレタン系樹脂を溶解又は分散させることにより調 製してもよい。ウレタン系樹脂としては、通常、第3級 アミノ基を有するカチオン型ウレタン系樹脂が用いられ る。前記第3級アミノ基はハロゲン化アルキルなどと4 級アンモニウム塩を形成してもよい。とのようなカチオ ン型のウレタン系制脂としては、例えば、パーマリンU C-20 (三洋化成(株)製)などを使用してもよい。 【0028】バインダー樹脂と無機系紛粒体との割合 は、熊磯多孔賢署を形成可能な範疇、例えば、1/10 0~100/100 (重量比)程度の広い範囲から選択 でき、通常、2/100~50/100(重置比)、好 ましくは3/100~30/100(重量比)程度であ

40 【0029】前記無機多孔質層において、平均空孔径は $0.1 \sim 20 \mu m$ 、好きしくは $1 \sim 15 \mu m$ 、さらに好 ましくは3~10μm程度である。平均変孔経が0.1 μπ未満では、インクを速やかに吸収するのが函難とな り、インク受像シート表面での乾燥状態を即座に得られ ない虞がある。また、平均空孔径が20μmを越える と、無機多孔質層の強度、ひいてはインク受像シートの 強度が低下する異がある。

【0030】無機多孔質層の空孔率は35~70%、好 ましくは40~60%程度である。空孔率が35%未満 【0026】また、前記ウレタン系樹脂は、芳香族ジイ 50 では、インクを吸収する表面積が少ないため、インクに 対する吸収能が低く、70%を越えると、無機多孔質の 強度。ひいてはインク受像シートの強度が低下する底が

【0031】無概多孔質層の厚さは、特に制限されず、 **用途に応じて遺訳でき、例えば、1~100μm(例え** は、5~100μm)、好ましくは2~70μm. さち に好ましくは5~50μm程度である。無機多乳質層の 膜厚が小さすぎると、イングに対する吸収能が低く、イ ンク党像シート表面での乾燥状態を遠やかに得られない 慮が生じる。

[有機多孔質層] 有機多孔質層は、ミクロ相分能構造、 特に钼転換法によるミクロ钼分離構造を有していてもよ い。このミクロ組分離構造は、流延した樹脂溶液の組成 変化により相分離したゲル組の経置により形成され、形 成される細孔の形状は、通常、不定形であり、不規則で 非再形である。

【0032】前記有機多孔農麿を構成する樹脂として は、前記構造を有する限り、特に制限されず種々の樹脂 (熱可塑性制脂および熱硬化性制脂) が使用でき、運 倉、熱可塑性樹脂が使用される。以下の樹脂又は重合体 26 ビニル系単量体〕との共重合体 などが例示できる。

【0033】セルロース系樹脂(セルロース誘導体): セルロースエステル、例えば、セルロースアセテート。 セルロースプロピオネート、セルロースプチレート、セ ルロースアセテートプロビオネート、セルロースアセテ ートプチレート、セルロースアセテートフタレートなど の有機酸エステル:硝酸セルロース、硫酸セルロース。 リン酸セルロースなどの無機酸エステル:硝酸酢酸セル ロースなどの混酸エステルなど

【① ① 3 4 】セルロースエーテル、例えば、C...アル 牛ルセルロース、ベンジルセルロース、ヒドロキシエチ ルセルロースなどのヒドロキシC₁,アルキルセルロー ス、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセ ルロース、シアフエチルセルロースなど》

【①①35】ビニル系重合体:オレフィン系重合体、例 えば、オレフィン類の単独又は共重合体(ボリーープテ ン、ポリイソプテン、ポリブタジエン、ポリイソプレー ン、エチレンープロピレン共重合体など)、オレフィン 類と共重台性単重体との共重合体(エチレン-酢酸ビニ ル共重合体、エチレンー(メタ)アクリル酸共重合体、 エチレンー(メタ)アクリル酸エステル共重合体など) 【0036】ハロゲン含有ビニル重合体、例えば、ハロ ゲン含有ビニル単置体の単独又は共重合体(ポリビニル クロライドなど)、ハロゲン含有ビニル学費体と共重合 性単量体との共重合体(塩化ビニルー酢酸ビニル共重合 体、塩化ビニリデン-酢酸ビニル共重合体、塩化ビニリ デンー (メタ) アクリル酸共産合体、塩化ビニリデンー (メタ) アクリル酸エステル共量合体など)

【りり37】ビニルエステル系重合体又はその誘導体、 例えば、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール、エチ 50 これらの樹脂又は重合体は単独でまたは二種以上混合し

レンービニルアルコール共重合体、ポリビニルアセター ル系重合体(ポリビニルフォルマール、ポリビニルアセ タール、ポリピニルブチラールなど)

【0038】ステレン系重合体、例えば、芳香族ピニル **学量体(スチレン系学量体)の学独又は共重合体(ボリ** スチレン、ポリ (αーメチルスチレン) など)、芳香族 ビニル単置体と共重合強単量体との共重合体(ステレン - (メタ) アクリル酸C...。アルキルエステル共重合 体、スチレン-螺糸マレイン酸共産合体、スチレン-マ 10 レイミド共重合体など》

アリルアルコール系重合体(アリルアルコールーC,..。 アルキルビニルエーテル共重合体など)、ポリビニルケ トン類、ポリビニルエーテル類など

(メタ) アクリル系重合体、例えば、(メタ) アクリル 系単量体 [(メタ) アクリロニトリル、 (メタ) アクリ ル酸エステル単量体など) の単独又は共重合体、(メ **タ)アクリル系単置体と共重合性単量体 [ビニルエステ** ル系単置体、複素環式ビニル系単置体、芳香族ビニル単 置体、重合性不飽和ジカルボン酸又はその誘導体などの

【()()39】ポリスルホン系重合体:ポリスルホン、ポ リエーテルスルホンなど

【()()4()】ポリオキシド系重合体: ポリオキシエチレ ン、ポリオキシブロビレン、ボリオキシエチレン=ボリ オキシプロピレン共黨合体など

【0041】ポリアミドおよびポリイミド孫宣合体:ポ リアミド (ナイロン6, ナイロン66など) , ポリエス テルアミド、ポリイミド、ポリアミドイミドなど

【① 042】ボリエステル系重合体(飽和ポリエステル 30 など):ポリC₂₋₆アルキレンテレフタレート (ポリブ チレンテレフタレートなど), ポリCzisアルキレンナ フタレートを主たる成分とするホモポリエステル又はコ ボリエステル (ジオール成分及びテレフタル酸の少なく とも一部が、エチレングリコール。プロピレングリコー ル、ブタンジオールなどのCxxxでルカンジオール、ボ リオキシC、。アルキレングリコール、シクロヘキサン ジメタノールなどのジオール成分。フタル酸、イソフタ ル酸などの芳香族ジカルボン酸又はその酸無水物、アジ ピン酸などのCyta脂肪族ジカルボン酸などの他のジオ 46 ール又はジカルボン酸成分で置換したコポリエステルな

【0043】ポリカーボネート:芳香族ポリカーボネー ト(ビスフェノールA型ポリカーボネートなど)

【① ①4.4 】他の重合体:熱可塑性ウレタン系重合体 {ジオール成分としてポリエステルジオール, ポリエー テルジオールなどを用いたポリウレタンなど〉、ポリエ ーテルエーテルケトン、ポリエーテルエステル、ポリフ ェニレンエーテル,ボリフェニレンスルフィド、ポリエ チレンイミンなど

て使用できる。

【①045】好ましい樹脂には、セルロース誘導体、ビ ニル系宣合体およびポリスルホン系重合体から選択され た少なくとも一種の鍵脂が含まれる。

9

【0046】ビニル茶重合体のうち、(メタ)アクリロ ニトリル系重合体および(メタ)アクリル酸エステル系 重合体が好ましい。 ずなわち、 (メタ) アクリロニトリ ル、(メタ)アクリル酸エステル系単量体から選択され た少なくとも一種の (メタ) アクリル系単質体の単独又 合性単置体[ビニルエステル系単置体、復業環式ビニル 系単量体, 芳香族ビニル単量体, 食合性不飽和ジカルボ ン酸又はその誘導体などから選択された少なくとも一種 の単量体]との共重合体が好ましい。

【① 047】(メタ)アクリロニトリル系重合体には、 ポリアクリロニトリル。 (メタ) アクリロニトリルと共 宣合性学登体との共宣合体が含まれる。前記共重合性学 置体としては、例えば、ビニルエステル系単置体(酢酸 ビニルなど》、(メタ)アクリル孫単墨鉢〔(メタ)ア テル;ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート:グリ シジル (メタ) アクリレートなどのモノ又はジアルキル アミノーアルキル (メタ) アクリレート; (メタ) アク リルアミド又はその誘導体など〕、複素環式ビニル系単 置体(ビニルビロリギン、ビニルピリジン、ビニルイミ ダゾール、ビニルカルバゾールなどの窒素原子、酸素原 子およびイオウ原子から運択された少なくとも一種のへ テロ原子を含む5~6 員後素機式ビニル系単置体な ど) 芳香族ビニル単置体 (スチレンなど)、重合性不 飽和ジカルボン酸又はその誘導体(イタコン酸、マレイ 30 性、インク定着性、及び画像の耐久性が低下し、5 μ m ン酸、燃水マレイン酸、フマル酸、これらの低級アルキ ルエステル、マレイミド、N-アルキルマレイミド。N - フェニルマレイミドなど)などが倒示できる。これら の共重合性単量体は単独で又は二種以上組み合わせて使

【① 048】好ましい共重合性単置体には、ビニルエス テル系単置体(酢酸ビニルなど)、(メタ)アクリル系 草耋体 [(メタ) アクリル酸、(メタ) アクリル酸○ ... アルキルエステル、C... アルキルアミノーC...ア ルキル (メタ) アクリレートなど]、窒素含有複素環式 46 ~1.5μm程度である。 ビニル系単置体(ビニルビロリドンなど)又はこれらの 組合わせが含まれる。

【①①49】(メタ)アクリロニトリル系共重合体とし ては、例えば、アクリロニトリルーピニルピロリドン共 重合体、アクリロニトリルー酢酸ビニル共重合体、アク リロニトリルーC,..aアルキル (メタ) アクリレート共 宣合体(アクリロニトリル-メチルアクリレート共重合 体など)、アクリロニトリルービニルビロリドン・C 、、。アルキル(メタ)アクリレート共重合体、アクリロ ニトリルー酢酸ビニルーCiteアルキル (メタ) アクリ 50 ると、画像の鮮明性が低下する虞がある。

レート共重台体、アクリロニトリルー(メタ)アクリル 酸共重合体、アクリロニトリルー酢酸ビニルー(メタ) アクリル融発電合体、アクリロニトリルーC、アルキ ル(メタ)アクリレートー(メタ)アクリル酸共重合体 などが例示できる。

【0050】(メタ)アクリル酸エステル系重合体とし ては、前記(メタ)アクリル酸エステルの単独又は共重 台体【掰えば、ポリ(メタ)アクリル酸、ポリ(メタ) アクリル酸Citieアルキルエステルの単独又は共重台 は共重合体、との(メタ)アクリル系単置体と他の共宣 16 体]. (メタ)アクリル系単置体と共重合性単重体(ビ エルエステル系単置体、芳香族ビニル単置体、重合性不 飽和ジカルボン酸又はその誘導体など)との共重合体 「例えば、 (メタ) アクリル酸C...cアルキルエステル -スチレン共重合体。(メタ)アクリル酸C...eアルギ ルエステルー(メタ)アクリル酸ースチレン共重合体な ど] などが例示できる。

【10051】前記有機多孔翼層は、水性インクに対する 濡れ性が高く、孔中に水性インクが侵入するに十分な親 水性表面を有するものであってもよい。このような有級 クリル酸などの(メタ)アクリル酸C1-10アルキルエス 20 多孔質層は、額水性樹脂で構成できる。なお、額水性樹 贈とは、接触角が80°未満(好ましくは0~60°、 特にり~40、程度)の重合体を意味する。接触角と は、室温で、重合体面上の水滴の広がりが停止した状態 で、水油の表面と重合体面との交点において、水浦に対 する接線と重合体面との間の角度である。

> 【0052】有機多孔質層において、平均空孔径は、 0.01~5μm (例えば、0.1~5μm)、好まし くは、0.1~3 µ n程度である。平均空孔径が0.0 Lμm未満では、インクが空孔に吸収されにくく、乾燥 を超えると画像の鮮明性や塗膜の強度などが低下する虞 がある。

> 【101)53】なお、有機多孔質層の平均空孔径より、前 記無機多孔質層の平均空孔径を大きくすると、インク受 像シートの表面において遠やかに乾燥状態が得られると 共に、面像の鮮明性を向上できる。とのような場合、無 機多孔質層の平均変孔径は、例えば、3~15μm、好 ましくは5~10μμ程度であり、有機多孔質層の平均 空孔径は、例えば、0.1~2 um. 好ましくは0.2

> 【10054】また、有談多孔質層において、空孔率は2 0~70%、好ましくは30~60%程度である。空孔 率が20%未満では、インク吸収性が低下し、インクが 無機多孔質層へスムーズに移行しない虞が生じ、70% を超えると有機多孔質層の強度が低下する虞がある。

【0055】有機多孔質層の膜厚は、例えば、1~30 θμω、好ましくは1~100μω。 さらに好ましくは 3~50 µm (例えば、5~50 µm) 程度である。膜 厚が小さすぎると強度が不十分となり、膜厚が大きすぎ

[0056]無機多孔質層と有機多孔質層との厚みの比 は、例えば、前者/後者=0.5/1~10/1.好ま しくは1/1~5/1、さらに好ましくは1/1~3/ 1 程度である。

11

【0057】前記無機多孔質層及び/又は有機多孔質層 には、耐水性を付与するために、架橋剤を添加してもよ く、變化反応を促進するために、硬化剤(硬化触媒又は 硬化促造剤)を添加してもよい。

【0058】多孔質層を構成する鎖脂がヒドロキシル基 魚水物基を有する化合物(多価カルボン酸又はその酸無 水物など)、アルデヒド化合物、エポキシ化合物、窒素 含有化合物(尿素樹脂、グアケミン樹脂、メラミン樹脂 などのアミン樹脂;エチレンジアミン、ヘキザメタレン ジアミン、ポリオキシアルキレン型ジアミン又はポリア ミン(すなわち、ポリエーテル型ジアミン又はポリアミ ン)などの脂肪族、脂環族、芳香族ジアミン又はポリア ミンなど)、アクリルアミド化合物、イソシアネート化 合物(ポリイソシアネート、プロック型ポリイソシアネ など)、ジルコニウム化合物(例えばハロゲン化物、硫 酸などの無機酸や酢酸などの有機酸との塩など). チタ ニウム化合物 (例えば、テトラエトキシチタネートなど のアルコキシドなど)、アルミニウム化合物(例えば、 トリメトキシアルミネートなどのアルコキシドなど)、 リン化合物(倒えば、亜リン酸エステル、ビスフェノー ルム変丝ポリリン酸など) シランカップリング劇(ア ルコキシ基、グリシジル基などの反応性官能基を育する シリコーン化合物)など〕などが使用でき、多価カルボ ン酸又はその酸無水物、金属化合物などが好ましい。こ れらの架橋削は、単独で又は二種以上を組み合わせて使 用できる。

【0059】前記鏡化剤としては、例えば、有機アルミ ニウム化合物。 有機チタニウム化合物。 有機ジルコニウ ム化合物、酸性化合物、酸性リン酸エステル、前記酸性 リン酸エステルとアミンの混合物または反応物が挙げら れる。これらの硬化剤は単独で又は2種以上を混合して 用いることができる。

【① 060】顕化剤の使用量は、硬化性を促進できる範 田、例えば、園形分換算で、無機多孔質層及び/又は有 40 [0066] 良溶媒としては、樹脂の種類などに応じ 緩多孔質層を構成する樹脂成分100重置部に対して 0.01~10重置部、好きしくは0.1~5重量部程度 である。

【0061】締綴多孔質層及び/又は有機多孔質層は、 必要に応じて、染料固着剤を含有していてもよい。ま た。無議多孔質層及び/又は有機多孔質層を染料固者剤 で処理(含浸、浸漬など)してもよい。染料固着剤を用 いると、例えば、奥料インクを使用しても、奥料の定着 性、画像の鮮明性及び画像の耐久性を向上できる。染料 園着剤(高分子染料固者剤)は、通常、分子中にカチオ 50 テル)、セロソルブ類(メチルセロソルブ、エチルセロ

ン墓(特に、ダアエジル墓や第4級アンモエウム塩型の 強いカチオン基)を有している。染料固者剤は水溶性で あってもよい。染料固着剤としては、特闘平10-26 4511号公報に開示されている染料固着剤、例えば、 シシアン系固若剤、ボリアミン系固若剤、ボリカチオン 系固着剤などが利用できる。

[インク受像シートの製造方法] 本発明のインク受像シ ートは、基材の少なくとも一方の面に、無機粉粒体とバ インダー樹脂とを含む塗布液を塗布して、無機多孔質層 を育する場合、架橋剤としては、カルボキシル基又は酸 10 を形成し、この無機多孔質層上に有機多孔質層の構成成 分を含む樹脂溶液を塗布し、相分離により有機多孔質層 を形成することにより製造できる。

> 【0062】無機多孔質層は、バインダー樹脂と無機粉 粒体とを含む塗布液を、適当な溶媒(水、水溶性であっ てもよい親水性溶媒、藤水性溶媒又はこれらの混合溶 嬢)を用いて調製し、基材フィルムの少なくとも一方の 面にこの塗布液を塗布し、必要により乾燥させることに より形成できる。

【0063】緑椒多孔質層を構成する成分を含む塗布液 ートなど)] 。金鷹化合物[赤ウ酸又は赤ウ酸塩く調砂 20 の濃度は、特に制限されないが、例えば、6・1~30 重量%、好きしくは1~20重量%、さらに好ましくは 3~15重量%程度の範囲から選択できる。

> 【()()64】無機多孔質層上の有機多孔質層は、ミクロ 相分離法、例えば、有機多孔質層を構成する樹脂の良态 漬する湿式相分能法で製造することも可能であるもの の、乾式相転換法、すなわち、有機多孔質層を構成する 樹脂と、この樹脂に対する良溶媒と、 顔記樹脂に対する 貧溶媒とを含む均一なドーブを、基料の少なくとも一方 30 の面に形成された原機多孔質層上に流延又は塗布し、溶 模を蒸発させてミクロ相分能を生じさせることにより製 造できる。このような乾式钼転換による有級多孔質層の 製造は、例えば、特別平11-71476号公報を参照 できる。このような乾式組転換法では、良溶媒よりも沸 点の高い溶媒(高沸点溶媒)を貧溶媒として使用するこ とが肝要である。

【0065】上記乾式相分能プロセスにおいて、荷鐵多 孔質層の孔径を制御するには、良溶媒と貧溶媒の過定が 重要である。

て、倒えば、ケトン類(アセトン、メチルエチルケト ン、メチルプロビルケトンなどのC₁、ジアルキルケト ン、シクロヘキサノンなど)、エステル類(ギ酸エチル などの芋酸C1.,アルキルエステル、酢酸メチル、酢酸 エチル、酢酸ブチルなどの酢酸C、、アルキルエステ ル。プロピオン酸エチル、乳酸エチルなど〉、エーテル 類(1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、テトラ ヒドロピラン、ジエチルエーテル, ジイソプロビルエー テル、シストキシエタンなどの環状又は鎖状C。。エー

ソルブ、ブチルセロソルブなどのC...。アルキルーセロ ソルプ)、セロソルブアセテート類(メチルセロソルブ アセテート、エチルセロソルブアセテートなどのC... アルキルーセロソルブアセテート)、芳香族炭化水素類 (ベンゼン、トルエン、キシレンなど)、ハロゲン化炭 化水素類(塩化メチレン、塩化エチレンなど)、アミド 額 (ホルムアミド、アセトアミドなどのアシルアミド 類、N-メチルボルムアミド、N-メチルアセトアミ F、N、Nージメチルホルムアミド、N、Nージメチル アセトアミドなどのモノ又はジC、、、アシルアミド 類)、スルホキンド類 (ジメチルスルホキシドなどのジ C...,アルキルスルホキシド). ニトリル類(アセトニ トリル、クロロアセトニトリル、プロピオニトリル、ブ チロニトリルなどC_{**}。アルキルニトリル、ベンゾニト リルなど)、有機酸類(ギ酸、酢酸、プロピオン酸な ど) 有機融無水物 (無水マレイン酸、無水酸酸な ど)、およびこれらの混合物から選択できる。良溶媒 は、ニトロ化合物(ニトロメタン、ニトロエタン、ニト ロブロバンなど)、低級アルコール類(メタノール、エ タノールなどのC、、アルコール、ジアセトンアルコー ルなど)を含んでいてもよい。

13

【0067】良溶媒は樹脂の種類に応じて選択できる。 例えば、セルロース誘導体の好ましい良溶媒には、アセ トンなどのC,,,ジアルキルケトン類(特にアセトン。 メチルエチルケトン)、酢酸エチルなどの酢酸C...ア ルキルエステル類(特に酢酸メチル、酢酸エチル)、ジ オキサン、ジメトキシエタンなどの原状又は鎖状C...。 エーテル類、Cs-sアルキルーセロソルブ類(特にメチ ルセロソルブ、エチルセロソルブ》、C...アルキルー ート、エチルセロソルブアセテート)およびこれらの復 台密媒などが含まれる。セルロース誘導体がセルロース アセテートである場合、特に好ましい良溶媒には少なく ともCall ジアルキルケトン類 (特にアセトン)、Call アルキルーセロソルブ類(中でもメチルセロソルブ)な どを含む溶媒が含まれる。

【① 068】ビニル系宣合体のうち(メタ)アクリル酸 孫重合体の好ましい良溶媒には、ケトン類(アセトン、 メチルエチルケトン、メチルプロピルケトンなどのC z-s ジアルキルケトン、シクロヘキサノンなど)、エス テル類 (主職エグルなどの手酸C...アルキルエステ ル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチルなどの酢酸C 。。アルキルエステル、プロピオン酸エチル、乳酸エチ ルなど》、芳香族炭化水素類《ベンゼン、トルエン、キ シレンなど)、ハロゲン化炭化水素類(塩化メチレン、 塩化エチレンなど)、アミド類(N. Nージメチルホル ムアミド、N. Nージメチルアセトアミドなど)、スル ホキンド類(ジメチルスルホキシドなど)、エーテル類 (テトラヒドロプラン、1、4-ジオキサンなどの環状 エーテルなど) およびこれらの混合溶媒などが含まれ చ్చ 【0069】良溶媒の沸点は、35~200℃(例え は、35~180℃)、好ましくは35~170℃(例 えば、35~160℃)、さらに好ましくは40~16 0℃ (例えば、40~125℃) 程度の範囲から選択で き、過常、35~150℃ (例えば、35~130℃) 程度である。良溶媒は、その蒸気圧が200mmHgに なる温度が、10~70℃ 好ましくは10~50℃程

14

度である。 10 【0070】貧溶媒とは、樹脂に対する溶解性がない か、又は溶解性の低い溶媒を意味し、顔配良溶媒よりも 株点が高ければいずれの溶媒も使用できる。そのため質 溶媒の種類は、特に制限されない。食溶媒としては、例 えば、エステル類(ギ酸アミル、ギ酸イソアミルなどの 半酸C...。アルキルエステル、酢酸プチル、酢酸アミ ル、酢酸ヘキシル、酢酸オクチル、酢酸3-メトキシブ チル、酢酸3-エトキシブチル、プロピオン酸ブチル、 プロビオン酸3-メトキシブチルなどのC...アルコキ シ基を有していてもよいC、、脂肪族カルボン酸C。・・・。 20 アルキルエステル (例えば、C...アルコキシ基を有し ていてもよい酢酸C...eアルキルエステル)、安息香酸 メチル、安息香酸エチル、安息香酸プロビルなどの安息 香酸C...アルキルエステル類). アルコール類 (シク ロベンタノール、シクロヘキザノール、メチルシクロヘ キサフール、ジメチルシクロヘキザフール、シクロオク タノールなどのC、、アルキル基が置換していてもよい。 C。。シクロアルカノール、アミルアルコール、イソア ミルアルコール、ヘキシルアルコールなどのC...アル コール額、2-プトキシエタノール、3-プトキシブロ セロソルブアセテート類(特にメチルセロソルブアセテ 3G パノールなどのC).。アルコキシーC,..アルコール類、 フルフリルアルコールなどの復業環式アルコールな ど)、ケトン類(メチルブチルケトン、メチルイソブチ ルケトン、ヌチルペンチルケトン、ヌチルイソペンチル ケトン、2、6 - ジメチル - 4 - ヘブタノンなどのC *-**ジアルキルケトン (特にC*-**ジアルキルケト ン)、アセトニルアセトン、アセトフェノンなど)、エ ーテル類(メチルフェニルエーテル、メトキシトルエ ン、ジブチルエーテル、ベンジルエチルエーテルなどの C2-10エーテル)、脂肪族炭化水素類 (ヘキサン、オク 40 タン、ノナン、デカンなどのC...。脂肪族炭化水素類》 およびこれらの混合物が例示できる。 【0071】セルロース誘導体の好ましい貧密媒には、 エステル類(ギ酸C・・アルキルエステル、安息香酸C --。アルキルエステルなど)、 C.-。シクロアルカノー ル、CaraジアルキルケトンおよびCaraaエーテルから 選択された少なくとも一種の密媒、特に少なくともC

:-,シクロアルカノール (中でもシクロヘキサノール

ルキル置換体が含まれる。

【0072】アクリロニトリル系重合体、(メタ)アク リル酸エステル系重合体。ポリスルホン系重合体の好き しい貧密媒には、C...アルコキン基を有していてもよ い酢酸アルキルエステル(酢酸3-メトキシブチル、酢 酸3-メトキシベンチルなどの酢酸C、、アルコキシC a., アルキルエステルなど)、2 - ブトキシエタノー。 ル、2-ヘキシルオキシエタノールなどのC...アルコ キシC₁₋₄アルキルアルコール、ケトン類(メチルプチ トン、メチルイソペンチルケトンなどのC。このジアルキ ルケトン、アセトニルアセトン、アセトフェノン) など が含まれる。

【0073】貧溶媒の沸点は、通常、100~230 ℃、好ましくは120~200℃程度である。資溶媒 は、通常、前記良徳雄よりも20℃以上(20~60℃ 程度)、好ましくは30~50℃程度高い綿点を有して いる。貧密線は、その蒸気圧が200mm目でになる温 度が50~200℃、好ましくは70~150℃程度で

【①①7.4】良溶媒及び貧溶媒のそれぞれの蒸気圧が2 00mm日gになる温度の差は、50~200℃ 好ま しくは70~150℃程度である。

【0075】良溶媒と貧溶媒との割合は、樹脂の均一溶 液を形成できる限り特に制限されず、通常、良溶媒10 ○重量部に対して貧密媒1~200重量部(例えば、2 ~200重置部)、好ましくは3~180重置部(例え は、5~180重置部)、さらに好ましくは5~170 重量部(例えば、10~170重量部)程度であり、通 萬. 5~150重量部程度である。

【0076】さらに、ドープ液の樹脂の含有量は、樹脂 {重合体}の重合度などに応じて選択でき、例えば、3 ~30重量%, 好ましくは3~25重量%、特に3~2 ①重量% (例えば、3~15重量%) 程度である。

【0077】ドーブ液は、樹脂5~30重量%程度の良 溶媒溶液100重量部に対して、貧溶媒5~170重量 部程度を含んでいる。ドーブ液は、好ましくは、樹脂5 ~20重置%(特に5~15重置%)程度の良溶媒溶液 100宣置部に対して、祈出を抑制しつつ、貧溶媒5~ 加することにより調製できる。

【0078】前記ドープ液及び無機多孔質層を構成する 成分を含む塗布液は、慣用の漆延又は塗布方法。例え は、ロールコーター、エアナイフコーター、ブレードコ ーター、ロッドコーター、バーコーター、コンマコータ - . グラピアコーター、シルクスクリーンコーター法な どにより、基材又は無機多孔質層上に流延又は陰布され

【0079】塗布されたドーブ液を乾燥する乾燥工程で は、勝点の低い良溶媒が優先的に蒸発する。この良溶媒 50 【0087】なお、画像形成にはインクジェットブリン

の蒸発の進行に伴い、ドーブ液中の樹脂の溶解性が低下 し、樹脂はミセル (ゲル钼) を形成して貧密媒組と相分 離する。さらに乾燥が進むと、ミセルが接触し網目構造 が形成され、貧溶媒の蒸発の完了により、有機多孔質層 が形成される。

【0080】塗布されたドーブ液は、一段で乾燥でき、 乾燥工程における乾燥温度は、例えば、50~150 ℃. 好ましくは80~130℃程度であり、乾燥時間 は、例えば、2秒~30分、好ましくは1~10分程度 ルケトン、メチルイソプチルケトン、メチルペンチルケー19 である。また、ドーブ液は、先ず低温で乾燥して、篠点 の低い良容線を蒸発させ(倒えば、実質的に沸点の低い 良溶媒の蒸発を完了させり、次いで高温での乾燥により 残存する貧溶媒の蒸発を行う二段踏乾燥を行ってもよ い。このような二段階による乾燥方法は、例えば、特勝 平11-71476号公報を参照できる。

> 【008】】無機多孔質層及び/又は有機多孔質層を構 成する塗布液(又はドープ)には、とれらの多孔質層の 特性を損なわない範囲で慣用の添加剤、例えば、消泡 剤。 釜布丝改良剤、増粘剤、滑剤、安定剤(酸化防止 20 剤、鵝外線吸収剤、熱安定剤など)、帯電防止剤、アン チブロッキング割などを添加してもよい。

【0082】前記乾式相転換により無機多孔質層上に有 **設多孔質層を形成すると、インク吸収性、インク定者** 性、及び耐水性などの特性に優れたインク受像シートを 高い生産性で製造することができる。

【0083】前記製造方法により得られたインク登像シ ートは、インク吸収性、インク定着性及び耐水性に優 れ、画像の鮮粉性(ED字品質)が良好であり、インクの 小摘を飛翔させて記録するインクジェット方式による記 30 緑用シートとして有用であるが、オフセット印刷。フレ キソ印刷などの印刷用シート(特に水性インキ用シー ト)などとしても利用できる。また、基材や無機多孔質 層の透明性が高い場合には、オーバーヘッドプロジェク ター(〇日P) 用のシートとしても利用できる。

【発明の効果】本発明のインク受像シートは、葉紂と、 この基材の少なくとも一方の面に形成された無機多孔質 層と、この無機多孔質層上の有級多孔質層とで構成する ため、インク吸収性、インク定着性、耐水性及び印字性 170重量部(好ましくは5~150重量部)程度を添 40 に優れ、画像の耐久性を向上できるとともに、染料イン ク又は顔料インクを用いて印字しても、高品質の画像を 形成できる。

【実施順】以下に、実施側に基づいて本発明をより詳細 に説明するが、本発明はとれらの実施例により限定され るものではない。

【0086】実施例及び比較例で得られたインク受像シ ートにおける平均孔径、空孔率、耐水性、印字性および インク吸収性は、以下のようにして評価した。

ター (ENCAD製、NOVAJET・PRO) を使用 し、実施例及び比較例で得られた記録用シートに、顔料 タイプ永軽インク(イエロー、マゼンタ、シアン、プラ ックの各々の色)をベタで印刷し、記録画像を形成し

17

[平均孔径および墜孔率] <多孔質層>倍率5000倍 で撮影した電子顕微鏡表面写真において、3箇所の所定 面積(2cm×2cm)を画像処理装置で処理し、電子 疑微鏡表面写真の各孔を真円として孔径を測定し、平均 することにより平均空孔径を求めた。

【0088】空孔率(%)は、計算式(孔の全面積/測 定面積)×100により算出した。

【①①89】<多孔質インク吸収圏> 倍率200倍で **撮影した電子顕微鏡表面写真において、3箇所の所定面** 清(2cm×2cm)を画像処理装置で処理し、電子顕 微鏡表面写真の各孔を真四として孔径を測定し、平均す るととにより平均空孔径を求めた。

【0090】空孔率(%)は、多孔翼層の計算と同様と

0 往復とすり、下記の基準で印字部を目視で評価した。 [0091]

- ② 印字部が完全に残っている
- 印字部に滲みが認められる
- × 印字部が残っていない

[印字性] 印字した画像形成部を下記の基準で、目視で 評価した。

[0092]

- ◎ 滲みがなく、画像が鮮明である
- やや後みを生ずる
- × 滲みを激しく生ずる

[インク吸収性] 印字した後、一定時間ごとに印字部に PPC用コピー紙を載せ、コピー用紙の上から選重(2 50g/cm* (2. 45×10'Pa)) を10秒間か けた後、コピー用紙を剝がし、インクの裏移りの程度を 巨視で判断し、 裏移りが認められなくなるまでの時間を 基準にしてインク吸収性を評価した。

【()()93】⑥ 裏移りが認められなくなるまでの時間 が1分以内である。

ある

× 裏移りが認められなくなるまでの時間が5分以内で ある

寒能例1

ポリエチレンテレフタレート (PET) フィルム (IC [ジャパン (株) 製、「メリネックス339]、厚さ7 5 μ m) 上に、変性ポリビニルアルコール (日本合成化 学工業 (株) 製、「OKS7158G」、けん化度88 %) 5重量%の水溶液1()()重置部に対し、粒径1μm を、乾燥銭の厚みが20μmとなるように塗布し、12 O°Cで3分間乾燥させ、無機多孔質インク吸収層を得 た。との無機多孔質インク吸収層の平均空孔径は、7. 1μmであり、空孔率は60.2%であった。

【0094】次いで、酢酸セルロース(平均酢化度:5 5. 粘度平均重合度:250)10重量%のアセトン溶 液100重量部にシクロヘキサノール100重量部を採 加した塗布液を、有線多乳障磨の厚みが10μmになる よう塗布し120℃で5間分乾燥した。得られたインク 10 受像シートにおいて、有機多孔質層の空孔率は5).] %であり、表面の平均空孔径は1.2μmであった。 【0095】実施例2

実施例1と同様のPETフィルム上に、カチオン性ウレ タンエマルション(三洋化成(株)観、「パーマリンU C-20] > 10重量%の水溶液100重量部に対し、 粒径 [μ m の酸化アルミニウム粒子? 0 重置部を添加し た塗布液を、乾燥後の厚みが20 μmとなるように塗布 し、120℃で3分間乾燥させ、無機多孔質インク吸収 層を得た。この無機多孔質インク吸収層の平均空孔径 |耐水性||2.5 TCにて十分に水を含んだ綿棒で印字部を1 20 は、6、3 μ m であり、空孔率は5.5、8%であった。 【0096】次いで、アクリロニトリル (AN) -ビニ ルビロリドン (VP) 共重合体 (DUY、AN/VP= 0.98/0.02モル比.ダイセル化学工業(株) 製) 1() 重置%のN、N-ジメチルホルムアミド溶液 1 ①①重置部に、よく機控しながら酢酸3-メトキシブチ ル1.5 重量部を添加して作製した塗布液を、有機多孔質 層の厚みが10μmになるよう塗布し、70℃-90% RHの条件で1.5分粒繰した後、120℃で3分間乾 燥した。得られたインク受像シートにおいて、有機多孔 30 質層の空孔率は、47.6%であり、表面の平均空孔径

はり、3 μmであった。 【0097】比較掰1

実施例)と同様のPETフィルム上に、変性ポリビニル アルコール (日本台成化学工業(株)製、「OKS71 586」、けん化度88%)18重量%の水溶液100 重量部に対し、マレイン酸2重量部を添加した塗布液 を、乾燥後の厚みが20 g mとなるように塗布し、12 ()℃で3分間乾燥させた。

[0098]比較例2

○ 裏移りが認められなくなるまでの時間が3分以内で 49 塗布液を酢酸セルロース(平均酢化度:55,粘度平均 量合度:250)10重量%のアセトン溶液とする以外 は、実施例1と同様にした。得られたインク受像シート の表面は、孔を有しない透明な層であった。

【0099】比較例3

実施例1と同様のPETフィルム上に、酢酸セルロース (平均酢化度:65、粘度平均重合度:250)10重 置%のアセトン溶液100重置部にシクロヘキサノール 100重量部を添加した塗布液を、多孔質層の厚みが1 ①μmになるよう塗布し120℃で5間分乾燥した。得 の酸化アルミニウム粒子100重量館を添加した塗布液 50 ちれたインク受像シートにおいて、多乳質層の空孔率は (11)

特闘2002-29145

20

19 51. 1%であり、表面の平均空孔径は1. 2μmであった。

[0100]

[表1]

		表 1		
		引水性	和字性	インク
1				級軟錘
ľ	实施到 1	0	٥	0
Ī	整照何 2	0	٥	0
ſ	比较到 1	×	0	0
ľ	比較例 2	ж	×	×
Ī	比較何3	O	Х	O

* 表1から明らかなように、実施例のインク受像シートを 用いると、耐水性、印字性、インク吸収性が良好であ る。これに対して、比較例1のインク受像シートは、シートの構成が多孔質でないため、インク吸収性、耐水性 が劣っている。比較例2のインク受像シートを用いる と、多孔質膜が形成されていないため、全ての項目にお いて劣っている。また、比較例3のインク受像シートで は、インクを受容するだけの厚みを有していないため、 にじみを激しく呈し、印字性が悪い。

10

*

フロントページの続き

Fターム(参考) 20056 EA05 EA13 FB01 FB02 FB03 FC06

2H086 8A01 BA13 BA15 BA19 BA33 BA35 BA36 BA41